

表 2.2.7 1990 年至 2024 年三氟化氮排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
2.E 電子工業	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	10	9	220
2.E.1 積體電路或半導體	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	189
2.E.2 TFT 平面顯示器	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	10	9	31
三氟化氮總排放量	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	10	9	220
溫室氣體排放源	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.E 電子工業	373	506	617	716	644	747	191	540	241	393	363	723
2.E.1 積體電路或半導體	336	426	549	619	514	588	163	479	182	322	312	680
2.E.2 TFT 平面顯示器	36	80	67	97	130	160	29	62	59	71	51	44
三氟化氮總排放量	373	506	617	716	644	747	191	540	241	393	363	723
溫室氣體排放源	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.E 電子工業	624	626	442	412	477	443	528	556	455	348	695	
2.E.1 積體電路或半導體	533	562	392	343	400	385	473	504	448	339	668	
2.E.2 TFT 平面顯示器	91	63	50	69	77	58	54	52	8	9	27	
三氟化氮總排放量	624	626	442	412	477	443	528	556	455	348	695	

備註：NE (未估計)，對現有排放源未調查估計。